



特点描述

- 团簇式布局，搭载精密对位系统，工艺灵活多变；
- 钙钛矿各种材料共蒸程序内置，方便客户直接调用；
- 旋转升降温控基板，有效控温，均匀镀膜。

Features

- Cluster evaporator, Precision alignment system;
- Built-in perovskite co-distillation program for various materials;
- Rotatable lifting substrate, temp-control effectively.

技术性能 Performance

项目 Item	数值 Value
基板大小 Substrate	300mm*300mm*3.2mm
基板温控 Temp Control	±1°C (控温精度)
坩埚大小 Crucible volume	40cc
上片数目 Substrate quantity per cassette	10pcs
保养频率 Maintenance	一周 once/week
片间/片内均匀度 Between/Within uniformity	<5%

技术参数 Parameter

项目 Item	数值 Value
设备尺寸 Layout	3000mm*5000mm*2700mm

大面积多源共蒸 团簇式蒸镀机

Cluster Evaporation Machine